

造成中⑥

足門町4期分譲地

令和元年6月26日撮影



側溝敷設し開発道路の形が分かるようになりました。
この後アスファルト舗装をして仕上がります。



2号地入り口部分です。
駐車しやすいように、入り口部分を広く設計し5mにしました。



3号地を開発道路から撮影しました。
西側に2号地の敷地延長部分があるので陽当り良好です。



4号地北側から開発道路を撮影しました。
東側に水路用地2mがあるため隣地との距離が空き開放感のある区画です。